



Beitrag ID: 7

Typ: **nicht angegeben**

## CI-based etching of III-V materials for photonics applications (Oxford)

*Donnerstag, 19. Oktober 2023 16:15 (30 Minuten)*

**Title**

**Vortragende(r):** Dr. FAHIM, Reast (Oxford Instruments)

**Sitzung Einordnung:** Afternoon Talks